

ской структуры пассивных проводников можно возбуждать МСК с волновым вектором, лежащим в плоскости, перпендикулярной проводникам, проекция его на плоскость образца кратна величине $2\pi/\Delta$, где Δ — период возбуждающей структуры.

Список литературы

- [1] Tittmann B. R. // Sol. St. Commun. 1973. Vol. 13. N 4. P. 463—466.
- [2] Storey B. E., Tooke A. O., Cracknell A. P., Przystawa J. A. // J. Phys. C. 1977. Vol. 10. N 6. P. 875—888.
- [3] Reiman H., Waldner F. // IEEE Trans. Magn. 1973. Vol. MAG-15. N 6. P. 1720—1725.
- [4] Kondal S. C., Seehra M. S. // Phys. Rev. B. 1980. Vol. 22. N 11. P. 5483—5489.
- [5] Barak J., Ruppin R., Suss J. // Phys. Lett. 1985. Vol. 108A. N 8. P. 423—425.
- [6] Данилов В. В., Костенко В. И., Нечипорук Ю. А. и др. // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 19. Вып. 18. С. 1146—1149.
- [7] Rodbell D. S. // J. Appl. Phys. 1959. Vol. 30. N 11. P. 1845—1846.
- [8] Адам Дж. Д., Дэниэл М. Р., Шродер Д. К. // Электронника. 1980. Т. 53, № 11. С. 36—44.
- [9] Damon R. W., Eshbach J. R. // J. Phys. Chem. Sol. 1961. N 3/4. P. 308—320.
- [10] Крышталь Р. Г., Медведь А. В. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 12. С. 2399—2402.

Институт физики им. Л. В. Киренского СО АН СССР
Красноярск

Поступило в Редакцию

23 декабря 1987 г.

В окончательной редакции
13 мая 1988 г.

06; 08

Журнал технической физики, т. 59, в. 9, 1989

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТООПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Ю. К. Калинников, Л. Я. Стациенко

Перестраиваемые акустооптические (АО) фильтры в последнее время находят все более широкое применение в различных оптических и радиотехнических системах [1]. Относительно большая угловая апертура, особенно у фильтров со средним спектральным разрешением, позволяет осуществлять спектральную фильтрацию оптических изображений [2].

В данной работе приведены теоретические оценки и результаты экспериментального исследования фильтрации оптических изображений с помощью неколлинеарного АО фильтра на кристалле парателлурида. В отличие от работы [2] учтена дисперсия угла отклонения и показано, что этот эффект существенным образом влияет на угловое разрешение элементов отфильтрованного изображения.

В схемах фильтрации Фурье-образа изображений пространственное разрешение определяется степенью расходимости световых пучков, фокусируемых выходной линзой. Кроме дифракционной расходимости световых пучков, обусловленной ограниченностью входной апертуры, в этих схемах имеет место расходимость дифрагированных пучков, связанная с частотной зависимостью угла дифракции излучения в АО ячейке. Различным компонентам углового спектра падающего пучка белого света при этом будут отвечать разные частоты синхронизма и разные направления распространения после дифракции. Это приводит, во-первых, к растяжению пучка в плоскости взаимодействия света и звука, во вторых, к спектральной неоднородности пучка по сечению. Как видно из рис. 1, расходимость дифрагированного пучка пропорциональна расходимости звука $\Delta\varphi = \beta\Delta\gamma$, где $\beta = 1 - n_e^* \cos \gamma / n_0 \cos(\gamma + \varphi)$. После подстановки в качестве $\Delta\gamma$ дифракционной расходимости ультразвука и с учетом малости скосов граней кристалла в большинстве конструкций получим формулу для расходимости дифрагированного пучка вне АО ячейки

$$\Delta\varphi_\lambda = \left(1 - \frac{n_e^* \cos \gamma}{n_0 \cos(\gamma + \varphi)}\right) \frac{n_0 \Lambda}{D}, \quad (1)$$

где Λ — длина акустической волны, D — апертура пьезопреобразователя, n_0 — показатель преломления для обыкновенного луча света, n_e — показатель преломления необыкновенного луча для данного направления распространения.

В то же время в плоскости, перпендикулярной плоскости взаимодействия, рассмотренный эффект отсутствует, что и определяет значительную асимметрию сечения пучка. Оценим величину этой асимметрии для использованного в эксперименте неколлинеарного АО фильтра на кристалле TeO_2 , который имел следующие характеристики: световая апертура $10 \times 10 \text{ мм}^2$, рабочий диапазон длин волн $480 - 850 \text{ нм}$, длина пьезопреобразователя в плоскости взаимодействия $D = 7 \text{ мм}$. На длине волны $\lambda = 500 \text{ нм}$ расходимость, обусловленная дисперсией угла АО дифракции, $\Delta\varphi_\lambda = 5 \cdot 10^{-4}$ существенно превышает дифракционную расходимость $\Delta\varphi_d = 7.5 \cdot 10^{-5}$, определяемую диаметром диафрагмы $d = 8 \text{ мм}$.

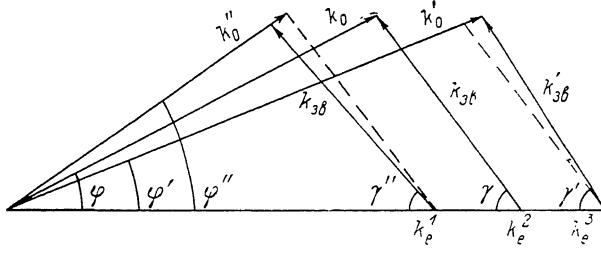


Рис. 1. Диаграмма волновых векторов при дифракции излучения разных длин волн.

Этот эффект может оказаться существенным и при фильтрации самого изображения, даже когда оно фокусируется внутри АО ячейки или вблизи нее. Максимальное размытие каждой точки в этом случае можно оценить величиной $\Delta x = l_s = \Delta\varphi_\lambda$, где $l_s = l/n_{\text{ср}}$ — эквивалентное расстояние от фокуса до более удаленного края АО взаимодействия. С этой точки зрения оптимальным местом фокусировки является середина акустического столба. Оценки показывают, что при $l_s = 1 \text{ см}$, $\lambda = 750 \text{ нм}$ размытие достигает величины $\Delta x = 8 \text{ мкм}$, что сравнимо с теоретическим пределом разрешения $\Delta x_d = \lambda/\Delta\delta = 7.5 \text{ мкм}$, определяемым угловой апертурой АО фильтра $\Delta\delta$ [2].

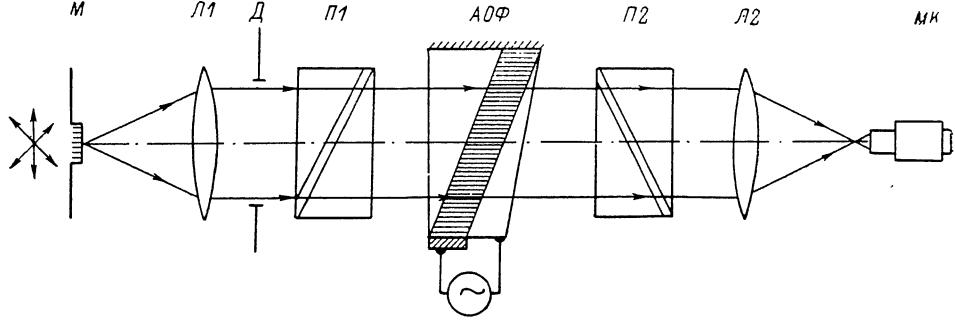


Рис. 2. Оптическая схема исследования качества фильтрации Фурье-образа изображения. $L1, L2$ — линзы; $P1, P2$ — поляризаторы; M — миры; D — диафрагма; AOF — акустооптический фильтр; MK — микроскоп.

Проверка полученных результатов проводилась по стандартной методике с использованием оборудования оптической скамьи ОСК-2 по схемам, представленным на рис. 2, 3. Подсветка эталонных мири производилась мощным источником белого света. Расстояние между вполне различимыми вертикальными и горизонтальными штрихами мири пересчитывались в угловые меры через параметры объективов скамьи.

Эксперименты с хорошей точностью подтвердили теоретические оценки. Так, в режиме фильтрации Фурье-образа изображений расходимость в плоскости АО взаимодействия $\Delta\varphi_{\parallel} = -6 \cdot 10^{-4} \approx \Delta\varphi_\lambda + \Delta\varphi_d$, а в перпендикулярном направлении $\Delta\varphi_{\perp} = 1 \cdot 10^{-4} \approx \Delta\varphi_d$. На длине волны $\lambda = 750 \text{ нм}$ численные оценки и результаты измерений выглядят следующим образом: $\Delta\varphi_\lambda = -8 \cdot 10^{-4}$, $\Delta\varphi_d = 1.1 \cdot 10^{-4}$, $\Delta\varphi_{\parallel} = 9 \cdot 10^{-4}$, $\Delta\varphi_{\perp} = 1.5 \cdot 10^{-4}$. Некоторое уменьшение разрешения в поперечном направлении по сравнению с дифракционным пределом может быть объяснено небольшим наклоном мири относительно граней АО фильтра и возрастанием влияния погрешности оптических элементов оптической системы.

В режиме фильтрации самого изображения исследован важный для практики случай фокусировки за фильтром на расстоянии 20 мм, что соответствовало $l_s = 10 \text{ мм}$. Обнаружена

разница в разрешении в плоскости взаимодействия и в перпендикулярном ей направлении. Расстояние между вполне различимыми штрихами наблюдалось непосредственно микроскопом, а более точное значение вычислялось через параметры миры и объективов. Для $\lambda = 750$ нм разрешение составило 18 мкм в плоскости взаимодействия и 10 мкм в поперечном направлении. Отличие от расчетных величин, составляющих 16 и 7.5 мкм соответственно, обусловлено качеством микроскопа и других элементов данной схемы.

Ограничение разрешающей способности при фильтрации изображений с помощью неколлинеарных АО фильтров, особенно в режиме фильтрации Фурье-образа, препятствует использованию последних в оптических системах высокого разрешения. В режиме фильтрации самого изображения можно получить более хорошие результаты при фокусировании его в центр области АО взаимодействия, когда изображение переносится на экран или фото-приемник дополнительной линзой. Системы фильтрации Фурье-образа изображения имеют, однако, свои преимущества, в частности такие, как удобство совмещения полей зрения нескольких фильтров и возможность применения единой оптической схемы для нескольких фильтров.

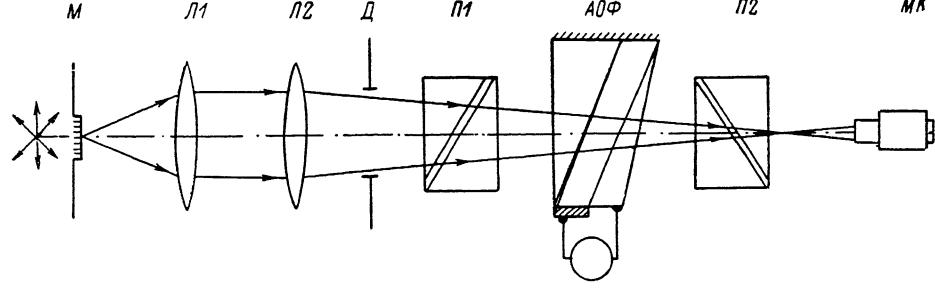


Рис. 3. То же, что и на рис. 2.

Ограничение разрешающей способности в этих системах из-за указанных эффектов может быть снято в схеме с последовательной анизотропной дифракцией в двух неколлинеарных фильтрах. В этой схеме продифрагировавший в первой АО ячейке пучок выделяется поляризатором и, дифрагируя во второй ячейке, приобретает свою исходную поляризацию и исходное направление распространения. При этом вторая ячейка обеспечивает компенсацию дисперсии угла дифракции, а также его «дрейфа», вызванного спектральной зависимостью показателей преломления, который приводит к изменению масштабов отфильтрованного изображения для разных спектральных компонент. Модификацией этого способа является схема с двойным прохождением света через АО фильтр после отражения от зеркала. Другие методы подавления указанных эффектов рассмотрены в работе [3].

Нами экспериментально исследовалась два последовательно расположенных фильтра, подключенные к одному генератору, которые работали в режиме фильтрации Фурье-образа изображения. Во всем рабочем диапазоне спектра фильтров разрешение по обеим координатам оказалось близким к дифракционному, что соответствует не менее 10^3 элементам разложения по каждой координате.

Следует отметить, что для компенсации дисперсии угла отклонения идентичность последовательно включенных фильтров необязательна, а достаточно совпадение множителя β в приведенных выше формулах. Это свойство дает возможность уменьшить максимальный уровень боковых максимумов частотно-волновой характеристики данной схемы фильтрации за счет выбора разной длины взаимодействия в ячейках. Моделирование на ЭВМ показало возможность подавления уровня боковых максимумов в 4 раза по сравнению со случаем использования двух одинаковых фильтров. Максимальная относительная величина боковых максимумов не превышает $3 \cdot 10^{-3}$ при оптимальном соотношении длин взаимодействия в ячейках, равном 1.5. При этом наблюдается улучшение как частотно-волновой, так и угловой характеристик.

Из других преимуществ схемы двойной фильтрации необходимо отметить возможность достижения высокого отношения сигнал/фон. Эксперименты показывают, что для белого света достижимо отношение более 10^3 , что очень важно в задачах фильтрации изображений, поскольку такой распространенный прием улучшения характеристик системы регистрации, как измерение и вычитание фонового потока из информационного, затруднителен в случае

обработки изображений ввиду большого объема необходимой памяти и возможного сдвига изображения за время измерения фона.

В заключение авторы благодарят Л. Л. Пальцева и А. А. Казакову за изготовление фильтров и В. М. Епихина за полезное обсуждение.

Список литературы

- [1] Chang I. C. // Opt. Engin. 1977. Vol. 16. N 5. P. 455—460.
- [2] Беликов И. Б. Буймистров Г. Я., Волошинов В. Б. и др. // Письма в ЖТФ. 1984. Т. 10. Вып. 20. С. 1225—1229.
- [3] Епихин В. М., Калинников Ю. К. // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 2. С. 160—163.

Всесоюзный научно-исследовательский
институт физико-технических
и радиотехнических измерений
Московская обл.

Поступило в Редакцию
2 декабря 1987 г.

06; 12

Журнал технической физики, т. 59, в. 9, 1989

ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ, СНИЖАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Н. М. Масленников, Ю. И. Сидоров, Т. П. Фролова,
Л. В. Туркова

О причинах снижения напряжения пробоя опубликовано большое количество статей и книг (см., например, [1—3]). В одной из последних работ [4] снижение напряжения пробоя объясняется микротрещинами, возникающими на периферии пластин после механической обработки кристаллов кремния. Согласно данным другой работы [5], снижение напряжения пробоя вызвано неконтролируемыми примесями, локально уменьшающими удельное сопротивление ρ пластины кремния, причем дефекты структуры напряжение пробоя не снижают, поскольку в большинстве случаев в местах пробоя они не обнаруживались. Таким образом, результаты даже последних работ оказываются противоречивыми.

В настоящей работе исследовалось влияние термообработки (ТО) на образование дефектов в пластинах кремния и влияние этих дефектов на напряжение пробоя $p-n$ -структур. Применялся кремний, выращенный методом бестигельной зонной плавки (БЗП), и радиационно-легированный кремний (РЛК) с $\rho=100—300$ Ом·см. Дефекты выявлялись с помощью инфракрасного (ИК) микроскопа, который состоял из источника излучения, столика с пластиной кремния, увеличительной системы и телевизионной установки типа ПТУ-50 с ИК видиконом.

Недекорированные дефекты наблюдать не удавалось, поэтому проводилось декорирование медью, что давало возможность исследовать развитие дефектов в процессе ТО. Диаметр пластин кремния равнялся 36, 52, 58 и 82 мм, толщина 600—1200 мкм. Всего было обследовано около 200 пластин кремния как отечественных, так и зарубежных марок. При этом было установлено следующее.

До ТО в декорированных пластинах наблюдается какая-либо из разновидностей дефектов: круглые с нечеткими границами, в виде стержней или звезд с характерным размером 10—20 мкм. После ТО (диффузия алюминия и бора при 1250 °C в течение 30 ч) в декорированных пластинах диаметром 36, 52 и 58 мм наблюдаются крупномасштабные петлевидные дефекты протяженностью 200—1000 мкм, которые можно идентифицировать как дислокационные образования (рис. 1). Эти дефекты располагаются в основном на периферии пластины в пределах кольца шириной примерно 10 мм, их максимальная плотность достигает 200 см^{-2} . Основное количество дефектов расположено на одинаковой глубине вблизи середины пластины. Однако отдельные дефекты лежат под углом к плоскости пластины, пронизывая большую часть ее толщины.

При увеличении диаметра пластин плотность дефектов возрастает. Так, на пластинах диаметром 82 мм наиболее типичными являются протяженные дефекты неопределенной формы